(51) Int. Cl.

# (19) 日本国特許庁(JP) (12) 特許公報(B2)

FL

(11)特許番号

特許第6662043号 (P6662043)

最終頁に続く

(45) 発行日 令和2年3月11日(2020.3.11)

(24) 登録日 令和2年2月17日 (2020.2.17)

(01) 11111.011.						
CO8J 5/18	(2006.01)	C081	5/18	CFG		
B32B 5/18	(2006.01)	B32B	5/18			
B32B 27/34	(2006.01)	B32B	27/34			
HO1M 2/16	(2006.01)	HO1M	2/16	P		
HO1M 4/13	(2010.01)	HO1M	4/13			
				譜	求項の数 6	(全 23 頁)
(21) 出願番号	特願2015-561797	(P2015-561797)	(73)特許権	者 000003159		
(86) (22) 出願日	平成27年12月9日	(2015.12.9)		東レ株式会社		
(86) 国際出願番号	PCT/JP2015/0845	18		東京都中央区日本	橋室町2丁	31番1号
(87) 国際公開番号	W02016/098660		(72) 発明者	沢本 敦司		
(87) 国際公開日	平成28年6月23日	(2016. 6. 23)		滋賀県大津市園山	1丁目1番	1号 東レ株
審查請求日	平成30年11月8日	(2018.11.8)		式会社滋賀事業場	·内	
(31) 優先権主張番号	特願2014-252680	(P2014-252680)	(72) 発明者	西村 大		
(32) 優先日	平成26年12月15 <b>日</b>	∃ (2014.12.15)		滋賀県大津市園山	1丁目1番	1号 東レ株
(33) 優先権主張国・均	也域又は機関			式会社滋賀事業場	·内	
	日本国(JP)		(72) 発明者	佃 明光		
				滋賀県大津市園山	1丁目1番	1号 東レ株
				式会社滋賀事業場	·内	

(54) 【発明の名称】ポリマーイオン透過膜、複合イオン透過膜、電池用電解質膜および電極複合体

## (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

単位厚みあたりの突き刺し強度が 0 . 8 ~ 3 . 0 Ν / μ m であり、 2 5 における膜抵抗 が 3 . 0 ~ 1 0 0 . 0 ・ c m <sup>2</sup> であり、空孔率が 0 ~ <u>1 0 % であり、膜を構成するポリ</u> マー中に、下記化学式(I)~(III)のいずれかの構造を有するポリマーを含む、ポリマ - イオン透過膜。

化学式(I):

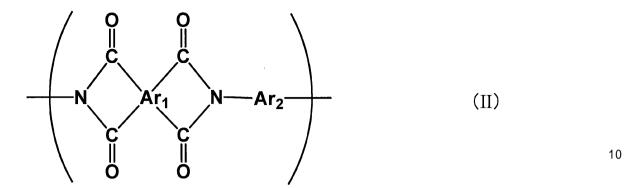
【化1】

$$--(NH-Ar_1-NHCO-Ar_2-CO-)$$

審査官 石塚 寬和

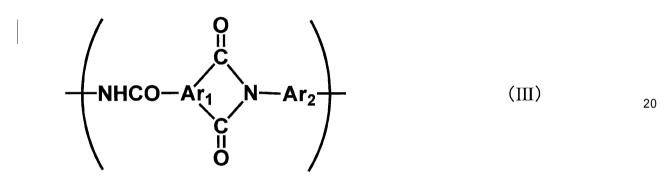
化学式(II):

## 【化2】



化学式(III):

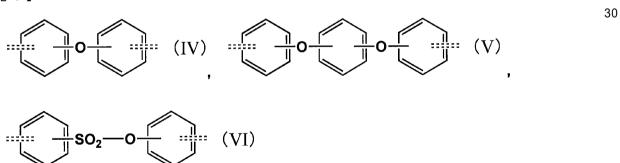
## 【化3】



ただし、化学式(I)~(III)中のAr $_1$ およびAr $_2$ のすべての基の合計の25~100 モル%が、次の化学式(IV)~(VI)で表される基から選ばれた少なくとも1つの基である。

化学式(IV)~(VI):

## 【化4】



(化学式(IV)~(VI)中の二重破線は、1または2本の結合手を表す)

# 【請求項2】

長手方向(MD)および幅方向(TD)の5%伸長時応力のいずれもが40~1,000 MPaであり、長手方向(MD)および幅方向(TD)の破断点伸度のいずれもが5~2 00%である、請求項1に記載のポリマーイオン透過膜。

## 【請求項3】

150 における長手方向(MD)および幅方向(TD)の熱収縮率のいずれもが - 2.0 ~ 10.0%である、請求項1または2に記載のポリマーイオン透過膜。

#### 【請求項4】

請求項1~<u>3</u>のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜を、空孔を有する基材上に形成してなる複合イオン透過膜。

#### 【請求項5】

請求項1~<u>3</u>のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜、または請求項<u>4</u>に記載の複合イオン透過膜を用いてなる電池用電解質膜。

#### 【請求項6】

請求項1~<u>3</u>のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜を、電池用電極上に形成してなる電極複合体。

【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、ポリマーイオン透過膜に関するものであり、特に電池用セパレータとして好適に使用できるポリマーイオン透過膜に関するものである。

#### 【背景技術】

#### [0002]

一般的に非水電解液系電池においては、正負極間のイオン伝導を可能とする一方で正負極の接触による短絡を防ぐため、孔径数十nm~数μm程度の貫通空孔を有する多孔質膜や不織布からなるセパレータが用いられている。しかし、空孔を有するセパレータを用いた場合、デンドライト(樹枝状晶)の成長や混入異物による短絡、曲げや圧縮などの変形に対する脆弱性、薄膜化と強度維持の両立が困難などの課題がある。

#### [0003]

これらを解決するものとして固体電解質が挙げられ、無機系と有機系とに大別される。 さらに有機系は高分子ゲル電解質と高分子固体電解質(真性高分子電解質)とに分けられ る。

#### [0004]

無機固体電解質はアニオン性を有する格子点と金属イオンから構成されており、実用的なイオン伝導度を持つものが多数報告されている(例えば特許文献 1)。これらは不燃性で安全性が高く、電位窓が広いことも特長である。その反面、無機固体ゆえに、脆性破壊を起こしやすく電極の体積変化に追随できない点、粒子の集合体である電極と良好な界面を形成できない点などが実用化への障害となっている。

#### [0005]

有機系のうち、電解液をポリマーで半固体化させた高分子ゲル電解質の電池への適用は 1975年のFeuilladeらの報告(非特許文献1)に端を発する。その後、現在までに様々な報告(例えば特許文献2)がされており、リチウムポリマー電池として実用化されている。しかし、これらのゲル電解質は電池内での実質的な強度が不足するため、ほとんどの場合、正負極間の接触を避けるために多孔質膜を併用しているのが現状である

### [0006]

一方、高分子固体電解質の研究は1973年に発表されたWrightの論文(非特許文献2)に端を発し、現在までポリエーテル系を中心に多くの成果が報告されている(例えば特許文献3)。しかしながら、依然として電解液系と比較して伝導性が低く、実用化には更なる改良が必要である。また、イオン伝導度はポリマーのセグメント運動と密接に関係していることから、ポリマー構造の柔軟化、分岐化や低分子量化によるガラス転移温度の低いポリマーを中心に検討されているが、その反面、これらのポリマーは弾性率や耐熱性も低下するため、ゲル電解質同様、正負極間の接触抑制機能が損なわれることにつながる。

#### [0007]

以上のように、膜とした際に高い弾性率、強度、耐熱性を持つポリマーは一般的に剛直なポリマー構造を有するため、高いイオン伝導度が期待できないと考えられており、これまでのところ多くは検討されてこなかった。

#### [00008]

芳香族ポリアミド(アラミド)や芳香族ポリイミドなどに代表される芳香族系ポリマーからなるフィルムは、弾性率や強度などの機械特性と耐熱性に優れることから、磁気記録

10

20

30

40

媒体や回路基板などの多様な用途で活用されている。

## [0009]

芳香族ポリアミドを用いたイオン導電フィルムについては、特許文献4に開示されており、フィルム化した後では電解質溶液が浸透しないような剛直ポリマーを用いながら、フィルムの製造工程で含溶媒(または含洗浄水)と電解質溶液を置換する方法により膨潤ゲルを得ている。一方、特許文献5には、芳香族ポリアミド多孔質膜の空隙中に高分子固体電解質を充填してなる複合膜が開示されている。この膜は、多孔質膜の課題である短絡、変形に対する脆弱性と高分子固体電解質の課題である低い機械強度、耐熱性などについて改良しようとするものである。

【先行技術文献】

10

## 【特許文献】

[0010]

【特許文献 1 】特開 2 0 1 4 - 1 3 7 7 2 号公報

【特許文献 2 】特開 2 0 0 8 - 1 5 9 4 9 6 号公報

【特許文献3】特開2007-103145号公報

【 特許文献 4 】国際公開WO95/31499号パンフレット

【特許文献 5 】特開平 9 - 3 0 2 1 1 5 号公報

#### 【非特許文献】

[0011]

【非特許文献 1 】G. Feuillade, Ph. Perche, J. Appl. Electrochem., 5,63(1975).

【非特許文献 2 】 P . V . W r i g h t , B r . P o l m . J . , 7 . 3 1 9 ( 1 9 7 5 ) .

#### 【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0012]

しかし、特許文献 4 に記載の製造方法では熱処理を施すことが不可能であり、高温での寸法安定性が高いフィルムを得ることは困難である。加えて、リチウムイオン電池などの非水電解液系電池は電池内部の水分量を p p m オーダーで管理していることから、本方法の実用化には課題が多い。

30

20

#### [0013]

また、特許文献 5 でも、十分な機械強度と実用的なイオン伝導度は得られていない。さらに、空孔内の高分子固体電解質に高温安定性がないため、高い耐熱性は達成されていない。

## [0014]

以上のように、高い耐熱性、強度、柔軟性を持ち、かつ実用的なイオン透過性を有する イオン透過膜は報告されていない。

#### [0015]

本発明は上記事情に鑑み、耐熱性、強度、柔軟性、イオン透過性に優れるイオン透過膜およびこれを用いた電池用電解質膜ならびに電極複合体を提供することを目的とする。

40

## 【課題を解決するための手段】

#### [0016]

上記目的を達成するための本発明は、以下の構成からなる。

(1)単位厚みあたりの突き刺し強度が  $0.3 \sim 3.0 \, \text{N} / \mu \, \text{m}$  であり、 2.5 における 膜抵抗が  $3.0 \sim 1.00.0$  ・ c m  $^2$  であるポリマーイオン透過膜。

(2) 長手方向(MD) および幅方向(TD) の5% 伸長時応力のいずれもが40~1,000 MPaであり、長手方向(MD) および幅方向(TD) の破断点伸度のいずれもが5~200% である、上記(1) に記載のポリマーイオン透過膜。

(3) 150 における長手方向(MD)および幅方向(TD)の熱収縮率のいずれもが - 2.0~10.0%である、上記(1)または(2)に記載のポリマーイオン透過膜。

(4)膜を構成するポリマー中に、自由エネルギー G で表されるリチウムイオンに対する親和性が  $-80 \sim -50$  k c a 1/m o 1 である部位と、  $-45 \sim -20$  k c a 1/m o 1 である部位とを有する、上記(1)  $\sim$  (3) のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜。

(5)膜を構成するポリマー中に、主鎖または側鎖に、エーテル結合またはチオエーテル結合を有する芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミドまたは芳香族ポリアミドイミドを含む、上記(1)~(4)のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜。

(6)膜を構成するポリマー中に、下記化学式(I)~(III)のいずれかの構造を有するポリマーを含む上記(1)~(5)のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜。

化学式(I):

[0017]

【化1】

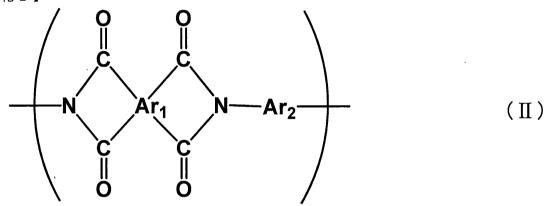
$$-$$
(I)

[0018]

化学式(II):

[0019]

【化2】

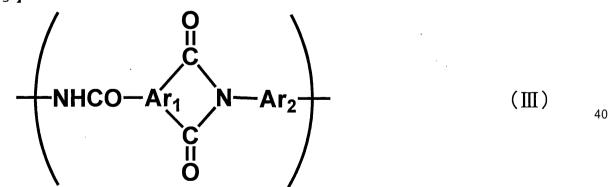


[ 0 0 2 0 ]

化学式(III):

[0021]

【化3】



[0022]

ただし、化学式(I)~(III)中のAr $_1$ およびAr $_2$ のすべての基の合計の25~100 モル%が、次の化学式(IV)~(VI)で表される基から選ばれた少なくとも1つの基である。

化学式(IV)~(VI):

[0023]

50

10

20

#### 【化4】

[0024]

(化学式(IV)~(VI)中の二重破線は、1または2本の結合手を表す)

(7)上記(1)~(6)のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜を、空孔を有する基材上に形成してなる複合イオン透過膜。

(8)上記(1)~(6)のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜、または上記(7) に記載の複合イオン透過膜を用いてなる電池用電解質膜。

(9)上記(1)~(6)のいずれかに記載のポリマーイオン透過膜を、電池用電極上に 形成してなる電極複合体。

#### 【発明の効果】

#### [0025]

本発明のポリマーイオン透過膜は、実質的に空孔を有さない一方で、膜を構成するポリマー中にイオン伝導部位を有することで、耐熱性、強度、柔軟性、イオン透過性に優れる。そのため、電池用電解質膜などに好適に用いることができる。本発明のポリマーイオン透過膜を電池用電解質膜に用いた場合、耐熱、耐変形・衝撃、耐デンドライト起因短絡などの点で安全性に優れ、かつ低抵抗で薄膜化可能なため、電池として高い特性が得られる

#### 【発明を実施するための形態】

## [0026]

本発明のポリマーイオン透過膜は、膜を構成するポリマー中に、自由エネルギー Gで表されるリチウムイオンに対する親和性が - 80~ - 50kcal/molである部位と、 - 45~ - 20kcal/molである部位とを有することが好ましい。そのような部位を有することにより、ポリマーの極性を制御することでイオンを溶かし込み、輸送することができる。それにより、ポリマーイオン透過膜の強度や耐熱性と優れた透過性を両立させることができる。ここで、自由エネルギー Gは、後述の方法により算出することができる。

#### [0027]

本発明において用いることができるポリマーとしては、耐熱性、強度、柔軟を両立するものとして、主鎖上に芳香族環を有するポリマーが好適である。このようなポリマーとして例えば、芳香族ポリアミド(アラミド)、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリエーテルケトン、芳香族ポリアリレート、芳香族ポリサルフォン、芳香族ポリエーテルサルフォン、芳香族ポリエーテルイミド、芳香族ポリカーボネートなどが挙げられる。また、複数のポリマーのブレンドとしてもよい。中でも耐熱性に優れ、薄膜化した際に高強度を維持しやすいことから、芳香族ポリイミド(芳香族ポリイミド前駆体である芳香族ポリアミド酸を含む)または芳香族ポリイミドもしくは芳香族ポリアミドイミドを膜全体の30~100質量%含むことが好ましい。より好ましくは50~100質量%である。

## [0028]

本発明において好適に用いることができるポリマーとして、膜を構成するポリマー中に以下の化学式(I)~(III)のいずれかの構造を有するポリマーを含むことが好ましく、芳香族ポリアミドとしては次の化学式(II)、芳香族ポリイミドとしては次の化学式(II)

10

20

40

50

40

50

、芳香族ポリアミドイミドとしては次の化学式(III)で表される繰り返し単位を有する ものを挙げることができる。

化学式(I):

[0029]

【化5】

$$-(NH-Ar_1-NHCO-Ar_2-CO)$$

[0030]

化学式(II):

[0031]

【化6】

[0032]

化学式(III):

[0033]

【化7】

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & I \\
 & C \\
 & O \\$$

[0034]

ここで、化学式(I) ~ (III) 中のAr $_1$  およびAr $_2$  は芳香族基であり、それぞれ単一の基であってもよいし、複数の基で、多成分の共重合体であってもよい。また、芳香環上で主鎖を構成する結合手はメタ配向、パラ配向のいずれであってもよい。さらに、芳香環上の水素原子の一部が任意の基で置換されていてもよい。

[0035]

本発明において強度や耐熱性と優れた透過性とを両立する手段として、ポリマーの極性を制御することでイオンを溶かし込み、輸送する方法が挙げられる。このような方法に用いることができる芳香族ポリアミドまたは芳香族ポリイミドもしくは芳香族ポリアミドイミドとしては、ポリマー構造中に、自由エネルギー Gで表されるリチウムイオンに対する親和性が  $-80 \sim -50$  k c a 1/mo1 である部位(強親和性部位)と、  $-45 \sim -20$  k c a 1/mo1 である部位(中親和性部位)とを有することが好ましい。ここで、自由エネルギー G は、分子動力学計算によって算出することができる。分子動力学計算手法としては、M. P. Allen, D. J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids, 1989

、Oxford University Press(ISBN 0-19-855645-4)に記載の方法を利用することができる。 強親和性部位を有することで、イオンを膜中に溶かし込むことが可能となり、同時に中親和性部位を有することで溶かし込んだイオンを輸送することが可能となる。強親和性部位の親和性が - 8 0 k c a 1 / m o 1 より強いと(値が小さくなると)、イオンを拘束し、十分な透過性が得られないことがある。また、 - 5 0 k c a 1 / m o 1 より弱いと(値が大きくなると)、イオンを溶かし込むことができず、十分な透過性が得られないことがある。中親和性部位の親和性が - 2 0 k c a 1 / m o 1 より弱いと(値が大きくなると)、膜内でイオン輸送を担う部位が不足し、イオン透過性が得られないことがある。また、強親和性部位と中親和性部位のモル比、(強親和性部位 / 中親和性部位)比は 0 . 5 ~ 2 . 5 であることがイオンの溶かし込みと輸送のバランスから特に好ましい。

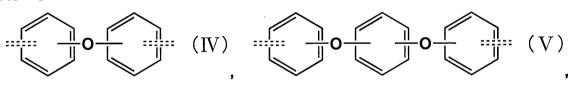
[0036]

本発明において、芳香族ポリアミドまたは芳香族ポリイミドもしくは芳香族ポリアミドイミドを用いた場合、構造中にカルボニル基を有するため、一般的にこれが強親和性部位となることが多い。そのため、中親和性部位として、主鎖または側鎖に(主鎖中あるいは側鎖上に)エーテル結合またはチオエーテル結合を有することが好ましい。より好ましくは、主鎖中にエーテル結合を有する、あるいは、芳香環上置換基に少なくともカルボン酸基、カルボン酸塩基、スルホン酸塩基、アルコキシ基、シアネート基のいずれか1つの基を有することが好ましい。さらに好ましくは、化学式(I)~(III)中のAr」およびAr2のすべての基の合計の25~100モル%が、次の化学式(IV)~(VI)で表される基から選ばれた少なくとも1つの基であることであり、上記の割合は50~100モル%であることがより好ましい。

化学式(IV)~(VI):

[0037]

【化8】



[0038]

(化学式(IV)~(VI)中の二重破線は、1または2本の結合手を表す)

ここで、化学式(IV)~(VI)の芳香環上の水素原子の一部が、フッ素、臭素、塩素などのハロゲン基;ニトロ基;シアノ基;メチル、エチル、プロピルなどのアルキル基;メトキシ、エトキシ、プロポキシなどのアルコキシ基、カルボン酸基等の任意の基で置換されていてもよい。

[0039]

本発明のポリマーイオン透過膜の厚みは、 $0.01~30\mu$ mであることが好ましく、 $0.05~10\mu$ mであることがより好ましい。さらに好ましくは $0.10~5\mu$ mである。厚みが $0.01\mu$ m未満であると、強度が低く、本発明のポリマーイオン透過膜としての目的を達成しないことがある。例えば電池用電解質膜として使用した際に、耐変形・衝撃、耐デンドライト起因短絡などの効果が得られないことがある。厚みが $30\mu$ mを超えると、イオン透過性が低く、電池用電解質膜として使用した際に、抵抗の上昇により出力が低下することがある。本発明のポリマーイオン透過膜の厚みは、製膜原液濃度、製膜原液粘度、製膜原液中の添加物、流延厚み、熱処理温度および延伸条件など種々の条件により制御することができる。

10

20

30

40

#### [0040]

本発明のポリマーイオン透過膜は実質的に空孔を有していないことが好ましい。このことを示す指標として、膜構成物の真比重  $d_0$ 、膜の嵩密度  $d_1$  から(1- $d_1$  /  $d_0$ )× 100により計算した空孔率が0~10%であることが好ましい。より好ましくは0~5%である。実質的に空孔を有さないことで、多孔膜では実現が困難な強度を有し、かつ金属デンドライトなどの貫入を遮断するため、電池用電解質膜に用いた場合、薄膜化しても耐変形・衝撃、耐デンドライト起因短絡などの効果が得られる。上記で規定する空孔率が10%を超えると、強度や耐短絡性などが低下することがある。空孔率を上記範囲内とするため、イオン透過膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

#### [0041]

本発明のポリマーイオン透過膜は、実質的に透気性を有していないことが好ましく、ガーレ透気度が10,000秒/100ml以上であることが好ましい。ガーレ透気度が10,000秒/100mlより小さいと、物理的な貫通孔を有するため、金属デンドライトなどの貫入を遮断する効果が得られないことがある。また、強度も本発明の範囲内とならないことがある。ガーレ透気度を上記範囲内とするため、イオン透過膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

#### [0042]

本発明のポリマーイオン透過膜は、イオン透過性を有するものであり、その透過機構としてはイオン単独で透過するシングルイオン伝導であっても、水溶液や有機溶媒に溶媒和したイオンが透過することによる液中イオン透過路(本発明のポリマーイオン透過膜のはてイオン透過性を有するとは、膜内にイオン透過路(本発明のポリマーイオン透過膜の厚め方向に通り抜けることができることを意味する。イオン透過性の尺度としてはイオン伝導であったは、ガリマー構造中のイオン親和性部位)を有することによりイオンが膜の厚み方向に抵抗などが挙げられる。本発明のポリマーイオン透過膜は、25 における膜抵抗などが挙げられる。本発明のポリマーイオン透過膜は、25 における膜抵抗がるポリマー構造、ポリマーの分子量、熱処理温度などを本明細書において記載した範囲内とすることが好ましい。また、後述のドープ処理を施すことがより好ましい。透過性を有するイオン種としては例えば、第1族あるいは第2族に属する金属元素からなるイオンが挙げられ、具体的にはリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、ベリリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオンなどである。

#### [0043]

本発明のポリマーイオン透過膜は、25 における膜抵抗が3.0~100.0 ・cm²である。好ましくは3.0~50.0 ・cm²、より好ましくは3.0~20.0 ・cm²である。膜抵抗を上記範囲内とすることで、電池用電解質膜として使用したときに、イオン透過性が高く、優れた出力特性やサイクル特性が得られる。膜抵抗が100.0 ・cm²を超えると、電池用電解質膜として使用したときに、イオン透過性が低く、出力特性の低下が起きたり、繰り返し使用した際に容量劣化が大きくなる。膜抵抗を上記範囲内とするため、イオン透過膜を構成するポリマー構造、ポリマーの分子量、熱処理温度、延伸条件などを本明細書において記載した範囲内とすることが好ましい。また、後述のドープ処理を施すことがより好ましい。

## [0044]

本発明のポリマーイオン透過膜は、長手方向(MD)および幅方向(TD)の5%伸長時応力(F5値)がいずれも40~1,000MPaであることが好ましい。本発明においてMDとは膜の製膜方向であり、TDとはそれと直交する方向である。5%伸長時応力が40MPa未満であると、膜の製膜や加工工程での生産性が低下することがある。また、薄膜化した際、膜にコシがなく取扱性が悪化することがある。さらに、電池用電解質膜として使用した際に、電池に圧縮力や曲げ応力、衝撃などが加わったときに正負極間の絶縁性が保たれないことがある。5%伸長時応力はいずれもが80~1,000MPaであることがさらに好ましい。5%伸長時応力を上記範囲内とするため、前述の分子構造を有するポリマーを用い、

10

20

30

40

膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

## [0045]

本発明のポリマーイオン透過膜は、長手方向(MD)および幅方向(TD)の破断点伸度がいずれも5~200%であることが好ましい。破断点伸度が5%未満であると、膜の製膜や加工工程での破れにより、生産性が低下することがある。また、電池用電解質膜として使用した際に、電池に圧縮力や曲げ応力、衝撃などが加わったときに正負極間の絶縁性が保たれないことがある。破断点伸度はいずれもが10~200%であることがより好ましく、いずれもが20~200%であることがさらに好ましい。破断点伸度を上記範囲内とするため、前述の分子構造を有するポリマーを用い、膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

[0046]

本発明のポリマーイオン透過膜の単位厚みあたりの突き刺し強度は $0.3 \sim 3.0 \, \text{N} / \mu \, \text{m}$  である。突き刺し強度が $0.3 \, \text{N} / \mu \, \text{m}$  未満であると、電極表面の凹凸、混入異物、析出した金属デンドライトなどによる正負極の短絡が生じることがある。突き刺し強度は $0.8 \sim 3.0 \, \text{N} / \mu \, \text{m}$  であることが好ましく、 $1.2 \sim 3.0 \, \text{N} / \mu \, \text{m}$  であることがより好ましい。突き刺し強度を上記範囲内とするため、前述の分子構造を有するポリマーを用い、膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

[0047]

本発明のポリマーイオン透過膜は、150 における長手方向(MD)および幅方向(TD)の熱収縮率のいずれもが-2.0~10.0%であることが好ましく、いずれもが-2.0~5.0%であることがより好ましい。さらに好ましくは、いずれもが-2.0~2.0%である。MD、TDのいずれかの熱収縮率が上記範囲を超える場合、電池用電解質膜として使用した際に、電池の発熱時に膜の寸法変化により電池端部において短絡が起こることがある。熱収縮率を上記範囲内とするため、前述の分子構造を有するポリマーを用い、膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。

[0048]

本発明のポリマーイオン透過膜は、200 における長手方向(MD)および幅方向(TD)の熱収縮率のいずれもが・2.0~20.0%であることが好ましく、いずれもが・2.0~10.0%であることがより好ましい。さらに好ましくは、いずれもが・2.0~5.0%である。MD、TDのいずれかの熱収縮率が上記範囲を超える場合、電池用電解質膜として使用した電池が何らかの原因で異常発熱した際に、膜の寸法変化により電池端部において短絡が起こることがある。熱収縮率を上記範囲内とするため、前述の分子構造を有するポリマーを用い、膜の製造条件を後述の範囲内とすることが好ましい。なお、上記した熱収縮率において、マイナスの値は熱膨張を意味する。

[0049]

次に、本発明のポリマーイオン透過膜の製造方法について、以下に説明する。

[0050]

まず、本発明のポリマーイオン透過膜に用いることができるポリマーを得る方法を芳香族ポリアミドおよび芳香族ポリイミドを例に説明する。もちろん、本発明に用いることができるポリマーおよびその重合方法はこれに限定されるものではない。

[0051]

芳香族ポリアミドを得る方法は種々の方法が利用可能であるが、例えば、酸ジクロライドとジアミンを原料として低温溶液重合法を用いる場合には、N・メチルピロリドン、N・バ・ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性有機極性溶媒中で合成される。溶液重合の場合、分子量の高いポリマーを得るために、重合に使用する溶媒の水分率を500ppm以下(質量基準、以下同様)とすることが好ましく、200ppm以下とすることがより好ましい。さらに、ポリマーの溶解を促進する目的で金属塩を添加してもよい。この金属塩としては、非プロトン性有機極性溶媒に溶解するアルカリ金属またはアルカリ土類金属のハロゲン化物が好ましく、例えば、塩化リチウム、臭化リチウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、塩化カリウム、臭化カ

10

20

30

40

リウムなどが挙げられる。使用する酸ジクロライドおよびジアミンの両者を等量用いると超高分子量のポリマーが生成することがあるため、モル比を、一方が他方の95.0~99.5モル%になるように調整することが好ましい。また、芳香族ポリアミドの重合反応は発熱を伴うが、重合系の温度が上がると、副反応が起きて重合度が十分に上がらないことがあるため、重合中の溶液の温度を40 以下に冷却することが好ましい。さらに、酸ジクロライドとジアミンを原料とする場合、重合反応に伴って塩化水素が副生するが、これを中和する場合には炭酸リチウム、炭酸カルシウム、水酸化カルシウムなどの無機の中和剤、あるいは、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、アンモニア、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン等の有機の中和剤を使用するとよい

10

## [0052]

一方、本発明において用いることができる芳香族ポリイミドあるいはその前駆体であるポリアミド酸を、例えば、テトラカルボン酸無水物と芳香族ジアミンを原料として重合は、N・メチル・2・ピロリドン、N、N・ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性有機極性溶媒中で溶液重合体がある方法などをとることができる。原料のテトラカルボン酸無水物および芳香族ジアミンの両者を等量用いると超高分子量のポリマーが生成することがあるため、モルルのになるように調整することが好ましい。またことがあるため、重合系の温度が上がると、イミド化反応により析出が起こことがあるため、重合中の溶液の温度が上がると、イミド化反応により析出たこことがあるため、重合中の溶液の温度が上がると、イミドを得る方法としては、熱した芳香族ポリアミド酸をイミド化して芳香族ポリイミドを得る方法としては、熱した芳香族ポリアミド酸をイミド化して芳香族ポリイミドを得る方法としては、熱地理法は、一般的にポリアミド酸を10~500程度で加熱処理することでイミド化する方法である。一方、化学処理は、トリエチルアミンなどの第三級アミンを触媒として、脂肪族酸無水物、芳香族酸無水物などの脱水剤を用いる方法や、ピリジンなどのイミド化剤を用いる方法がある。

20

#### [0053]

芳香族ポリアミドおよび芳香族ポリイミドあるいはその前駆体であるポリアミド酸の対数粘度 (inh)は、0.5~7.0 d1/gであることが好ましい。対数粘度が0.5 d1/g未満であると、ポリマー分子鎖の絡み合いによる鎖間の結合力が減少するため、靭性や強度などの機械特性が低下したり、熱収縮率が大きくなることがある。対数粘度が7.0 d1/gを超えると、イオン透過性が低下することがある。

30

## [0054]

次に、本発明のポリマーイオン透過膜を製造する工程に用いる製膜原液(以下、単に製膜原液ということがある。)について、説明する。

## [0055]

製膜原液には重合後のポリマー溶液をそのまま使用してもよく、あるいはポリマーを一度単離してから上述の非プロトン性有機極性溶媒や硫酸などの無機溶剤に再溶解して使用してもよい。ポリマーを単離する方法としては、特に限定しないが、重合後のポリマー溶液を多量の水中に投入することで溶媒および中和塩を水中に抽出し、析出したポリマーのみを分離した後、乾燥させる方法などが挙げられる。また、再溶解時に溶解助剤として金属塩を添加してもよい。この金属塩としては、非プロトン性有機極性溶媒に溶解するアルカリ金属またはアルカリ土類金属のハロゲン化物が好ましく、例えば、塩化リチウム、臭化リチウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、塩化カリウム、臭化カリウムなどが挙げられる。

40

## [0056]

製膜原液中のポリマーの濃度は、3~30質量%が好ましく、より好ましくは5~20質量%である。製膜原液には、得られるイオン透過膜の強度、耐熱性、イオン透過性の向上、静摩擦係数の低減などを目的に、無機粒子または有機粒子を添加してもよい。無機粒子としては、例えば、湿式および乾式シリカ、コロイダルシリカ、珪酸アルミ、酸化チタン、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミナ、水酸化アルミニウム

10

20

30

40

50

、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、炭酸亜鉛、酸化チタン、酸化亜鉛(亜鉛華)、酸化アンチモン、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化錫、酸化ランタン、酸化マグネシウム、炭酸バリウム、炭酸亜鉛、塩基性炭酸鉛(鉛白)、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸鉛、硫化亜鉛、マイカ、雲母チタン、タルク、クレー、カオリン、フッ化リチウム及びフッ化カルシウム等が挙げられる。有機粒子としては、例えば、高分子化合物を架橋剤を用いて架橋した粒子が挙げられる。このような架橋粒子として、ポリメトキシシラン系化合物の架橋粒子、ポリスチレン系化合物の架橋粒子、アクリル系化合物の架橋粒子、ポリウレタン系化合物の架橋粒子、ポリエステル系化合物の架橋粒子、フッ素系化合物の架橋粒子、もしくはこれらの混合物が挙げられる。

#### [0057]

次に本発明のポリマーイオン透過膜を製膜する方法について説明する。上記のように調製された製膜原液は、いわゆる溶液製膜法により製膜を行うことができる。溶液製膜法には乾湿式法、乾式法、湿式法などがあり、いずれの方法で製膜しても差し支えないが、ここでは乾湿式法を例にとって説明する。なお、本発明のポリマーイオン透過膜は、空孔を有する基材上や電極上に直接製膜することで積層複合体を形成してもよいが、ここでは、単独のフィルムとして製膜する方法を説明する。

## [0058]

乾湿式法で製膜する場合は製膜原液を口金からドラム、エンドレスベルト、フィルム等の支持体上に押し出して膜状物とし、次いでかかる膜状物が自己保持性を持つまで乾燥する。乾燥条件は例えば、60~220 、60分以内の範囲で行うことができる。ただり合い、ポリアミド酸ポリマーを使用し、イミド化させずにポリアミド酸からなる膜を得たい場合、乾燥温度は60~150 とすることが好ましい。より好ましくは60~120 である。乾式工程を終えたフィルムは支持体から剥離されて湿式工程に導入され、脱塩でである。乾式工程を終えたフィルムは支持体から剥離されて湿式工程に導入され、脱塩のでななどが行なわれ、さらに延伸、乾燥、熱処理が行なわれる。延伸は延伸倍率で0・8~8・0(面倍率とは延伸後のフィルム面積を延伸前のフィルムの面積でにで定義する。1以下はリラックスを意味する。)の範囲内にあることが好ましくは150~500 、好ましくは150~500 の温度で数秒から数10分間熱処理が実施される。ただし、より好ましくは150~400 の温度で数秒から数10分間熱処理が実施される。ただりまりまり好ましくは減圧下で80~120処理温度は80~150 とすることが好ましい。より好ましくは減圧下で80~120とすることである。

## [0059]

以上の製造方法により得られたフィルムは、次に、イオン透過性を発現させるためにドープ処理を施すことが好ましい。ドープ処理は膜中にあらかじめ伝導させたいイオンをドープすることで、より高いイオン透過性を実現し、かつ初期の不可逆容量を小さくするために施す処理である。ドープ処理の方法として、例えば、伝導性を持たせたい金属イオン透過に適応した金属箔(リチウムイオン電池であれば、リチウム金属箔)とイオン透過膜を接触させた状態で電位差をつくることで金属箔から金属イオンを膜中へ挿入する方法などが挙げられる。具体的には、金属箔 / イオン透過膜 / A 1 箔の積層体を作成し、金属箔とび外間できる。このとき、40~100 でアニールしてもよい。また、液系電池へ適用する場合は、前述の金属箔を用いる方法の他に、金属イオンを含む電解質を溶解させた電解液中へイオン透過膜を浸漬させ、40~100 で10分~24時間程度アニールすることでもドープ処理効果が得られる。ドープ処理は、イオン透過膜を電池に組み込む前に施してもよいし、電池に組み込んだ後、完成した電池を充放電やアニールすることで施してもよい。

## [0060]

本発明のポリマーイオン透過膜は、単独で電池用電解質膜(あるいはセパレータ)として用いてもよいし、空孔を有する基材と積層して用いてもよい。空孔を有する基材としては、例えば、一般的にセパレータとして用いられるポリマー多孔質膜や不織布などが挙げられる。積層の方法としては、電池を組み立てる際に空孔を有する基材と本発明のポリマ

ーイオン透過膜を順に積層してもよいし、あらかじめ本発明のポリマーイオン透過膜を、 空孔を有する基材上に製膜して一体化した複合イオン透過膜としてもよい。また、本発明 のポリマーイオン透過膜は、電池用電極上に直接塗布により製膜することで、一体化した 電極 / イオン透過膜複合体としてもよい。

## [0061]

本発明のポリマーイオン透過膜は、耐熱性、強度、柔軟性に優れ、実質的に空孔を有さないにもかかわらずイオン透過性を発現する。そのため、電池用電解質膜として好適に用いることができる。電池用電解質膜として用いる場合、電解液とともに正負極間に配置するセパレータとして用いてもよいし、固体電解質膜として用いてもよい。なお、電解液とともに用いた電池からイオン透過膜の試料を取り出して、厚み、ガーレ透気度、各種機械特性、熱収縮率などを評価する場合、あらかじめ電解液を取り除いた試料について評価することが好ましい。電解液を取り除く方法としては、電池から取り出した試料を金属枠などを用いて定長定幅に固定した状態で、試料中の電解液を水浴などで十分に洗い流して水置換した後、60~120 の真空オーブンにて1~12時間程度乾燥させる方法が挙げられる。

#### [0062]

本発明のポリマーイオン透過膜を電池用電解質膜に用いた場合、耐熱、耐変形・衝撃、耐デンドライト起因短絡などの点で優れた特性が得られる。また、活物質の電解液への溶出などによる劣化の防止、薄膜化による電池の小型化や高容量化などの効果も期待できる

#### [0063]

本発明のポリマーイオン透過膜が適用される電池の例として、リチウムイオン二次電池 (リチウム硫黄電池、リチウム金属電池を含む)、ナトリウムイオン二次電池、マグネシウムやカルシウムなどの多価イオン二次電池などが挙げられるが、これらに限定されない。上記リチウム硫黄電池に適用した場合、硫黄の還元生成物であるポリスルフィドイオンの溶出を抑え、クーロン効率及びサイクル特性の向上が期待できる。また、リチウム金属電池に適用した場合、金属負極上からのデンドライト状金属の成長を抑制する効果が期待できる。

### [0064]

本発明のポリマーイオン透過膜を電解質として用いた電池は、小型の電子機器を始め、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)などの交通機関、産業用クレーンなどの大型の産業機器の動力源などとして好適に用いることができる。また、太陽電池、風力発電装置などにおける電力の平準化やスマートグリッドのための蓄電装置としても好適に用いることができる。さらには、宇宙用などの特殊環境下で使用する電池にも好適に用いることができる。

### 【実施例】

## [0065]

[物性の測定方法ならびに効果の評価方法] 実施例における物性の測定方法は次の方法に従って行った。

#### [0066]

## (1)空孔率

試料の厚み( $\mu$  m;下記(3)により測定した値)と質量を測定し、試料の見かけの密度(嵩密度) d<sub>1</sub>を求めた。これと試料構成物の真比重 d<sub>0</sub>より、下式を用いて空孔率(%)を算出した。

#### [0067]

空孔率(%)=(1-d<sub>1</sub>/d<sub>0</sub>)×100

(2)自由エネルギー G M. P. Allen, D. J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids, 1989, Oxford University Press (ISBN 0-19-855645-4) に記載の分子動力学計算手法にて、リチウムイオンとの相互作用エネルギーを自由エネルギー G (kcal/mol)として算出した。

10

20

30

40

#### [0068]

## (3)厚み

定圧厚み測定器 F F A - 1 (尾崎製作所社製)を用いて試料の厚み (μm)を測定した。測定子径は 5 m m、測定荷重は 1 . 2 5 N である。

#### [0069]

#### (4)ガーレ透気度

B型ガーレデンソメーター(安田精機製作所社製)を使用し、JIS-P8117(1998)に規定された方法に従って、試料のガーレ透気度(秒/100ml)の測定を行った。試料を直径28.6mm、面積642mm<sup>2</sup>の円孔に締め付け、内筒により(内筒質量567g)、筒内の空気を試験円孔部から筒外へ通過させ、空気100mlが通過する時間を測定することでガーレ透気度とした。

#### [0070]

本発明においては、ガーレ透気度が10,000秒/100ml以上の場合、実質的に透気性なしと判断した。

#### [0071]

#### (5)膜抵抗

測定用電極 1 (正極と定義)として、厚み 2 0  $\mu$  mのアルミシートを長辺 5 0 mm x 短辺 4 0 mmに切り出した。このうち、短辺 4 0 mm x 長辺の端 1 0 mmはタブを接続するためののりしろであり、有効測定面積は 4 0 mm x 4 0 mm (1,600 mm  $^2$  = 16 c m  $^2$ )である。切り出したアルミシートののりしろ部の任意の位置に幅 5 mm、長さ 3 0 mm、厚み 1 0 0  $\mu$  mのアルミ製タブを超音波溶接した後、溶接部を含むのりしろ部全体をカプトン(登録商標)テープで覆うことで絶縁処理を行った。

#### [0072]

測定用電極 2 (負極と定義)として、同上のアルミシートを長辺 5 5 mm x 短辺 4 5 m mに切り出した。このうち、短辺 4 5 mm x 長辺の端 1 0 mmはタブを接続するためののりしろである。切り出したアルミシートののりしろ部の任意の位置に幅 5 mm、長さ 3 0 mm、厚み 1 0 0 μmのアルミ製タブを超音波溶接した後、溶接部を含むのりしろ部全体をカプトン(登録商標)テープで覆うことで絶縁処理を行った。

### [0073]

ドープ源として厚み20μmのリチウム金属箔(本荘ケミカル社製)を45mm×45mmに、また、試料膜を55mm×55mmに切り出し、測定用電極1/試料/リチウム金属箔/測定用電極2の順に重ね、測定用電極1の40mm×40mmの有効測定領域の全てが試料膜を隔てて測定用電極2と対向するように配置した。次に、アルミラミネートフィルムに上記の(電極/試料/電極)積層体を挟み込み、アルミラミネートフィルムの1辺を残して熱融着し、袋状とした。

## [0074]

袋状にしたアルミラミネートフィルムに、エチレンカーボネート:ジエチルカーボネート = 3 : 7 (体積比)の混合溶媒に溶質としてLiPF6を濃度1mol/Lとなるように溶解させた電解液を1.5 g注入し、減圧含浸させながらアルミラミネートフィルムの短辺部を熱融着させてラミネートセルを作製した。このようなセルを、電極間の試料膜を2枚、4枚として2種類作製した。

#### [0075]

作製したセルについて、 50 の雰囲気下で 12 時間静置することでドープ処理を施した後、 25 雰囲気下、電圧振幅 10 m V、周波数 10 H z  $\sim 5$  , 000 k H z の条件で交流インピーダンスを測定し、 C o 1 e - C o 1 e J ロットから膜抵抗( ) を求めた。得られた膜抵抗を試料膜の枚数に対してプロットし、このプロットを原点を通る直線にて線形近似したときの傾きから試料膜 1 枚あたりの膜抵抗を算出した。得られた膜抵抗に有効測定面積 16 c m 2 を乗ずることで、規格化した膜抵抗( ・ c m 2 ) を算出した。各試料膜枚数における試験値は評価用セルを 5 個作製し、膜抵抗が最大、最小となるセルを除去した 3 個のセルの平均値とした。

10

20

30

40

## [0076]

(6)5%伸長時応力、破断点伸度

幅10mm、長さ150mm(測定方向)に切断した試料について、ロボットテンシロンAMF/RTA-100(オリエンテック社製)を用いて、チャック間距離50mm、引張速度300mm/分、温度23、相対湿度65%の条件下で引張試験を行い、5%伸張時応力(MPa)および破断点伸度(%)を求めた。フィルムの長手方向(MD)および幅方向(TD)にそれぞれ5回測定し、平均値を求めた。

## [0077]

(7)突き刺し強度

圧縮試験機 Κ Ε S - G 5 (カトーテック社製)を用いて、針進入速度を 2 m m / 秒とし、それ以外は J I S - Z 1 7 0 7 (1997)に準じて 2 3 で測定した。試料が破膜したときの最大荷重を読み取り、試験前の試料の厚みで除した値を突刺強度 (N / μ m)とした。測定は各試料 5 回行い、平均値を求めた。

## [0078]

(8)熱収縮率

試料の多孔質膜を、幅 5 mm、長さ 1 0 0 mmの短冊状に切り取り、長辺を測定方向とした。長辺の両端から約 5 mmの部分に印をつけ、印の間隔を $L_1$ とした。印の外側の一端をクリップで挟み、熱風オーブン内で宙吊りとした状態で、測定温度(150 または200 )で 1 0 分間熱処理を行った。取り出した試料を 2 5 まで冷却後、印の間隔  $L_2$ を計測し、下式で熱収縮率(%)を計算した。フィルムの長手方向(MD)および幅方向(TD)にそれぞれ 5 回測定し、それぞれ平均値を求めた。

[0079]

熱収縮率(%)=((L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub>)/L<sub>1</sub>)×100

(9)対数粘度 ; , , ,

臭化リチウム(LiBr)を2.5質量%添加したN-メチルピロリドン(NMP)に、ポリマーを0.5g/dlの濃度で溶解させ、ウベローデ粘度計を使用して、30 にて流下時間を測定した。ポリマーを溶解させないブランクのLiBr2.5質量%/NMPの流下時間も同様に測定し、下式を用いて対数粘度 inh(dl/g)を算出した。

[0800]

対数粘度 <sub>i n h</sub> (dl/g) = [ln(t/t<sub>0</sub>)]/0.5

t 。: ブランクの流下時間(秒)

t:サンプルの流下時間(秒)

(10)電池評価

(セル作製)

正極として、厚み  $4~0~\mu$  m、充電容量 4~.0~0 m A h / c m  $^2$  、放電容量 3~.6~4 m A h / c m  $^2$  のコバルト酸リチウム(L i C o O  $_2$ )を活物質として用いた正極シート(宝泉社製)を 5~0 m m  $\times$  4~0 m m に切り出した。このうち、短辺 4~0 m m  $\times$  長辺の一部 1~0 m m は 9 ブを接続するための未塗布部であって、活物質塗布部は 4~0 m m  $\times$  4~0 m m である。幅 5~m m、長さ 3~0 m m、厚み 0~.1 m m のアルミ製正極 9 ブを正極未塗布部に超音波溶接した。

[0081]

#### [0082]

試料膜を60mm×60mmに切り出し、正極/試料/負極の順に重ね、正極塗布部の全てが試料を隔てて負極塗布部と対向するように配置して電極群を得た。次に、アルミラミネートフィルムに上記の(電極/試料/電極)積層体を挟み込み、アルミラミネートフ

10

20

30

40

ィルムの1辺を残して熱融着し、袋状とした。

#### [0083]

袋状にしたアルミラミネートフィルムに、エチレンカーボネート:ジエチルカーボネート=3:7(体積比)の混合溶媒に溶質としてLiPF6を濃度1mo1/Lとなるように溶解させ、添加剤としてビニレンカーボネートを2質量%添加して作製した電解液を1.5g注入し、減圧含浸させながらアルミラミネートフィルムの短辺部を熱融着させてラミネートセルを作製した。設計放電容量は、58.24mAhである。

### [0084]

作製したラミネートセルについて、50 の雰囲気下で12時間静置することでドープ処理を施した後、25 の雰囲気下で試験を行った。試験値はセルを5個作製し、測定値が最大、最小となるセルを除去した3個のセルの平均値とした。

10

#### [0085]

## (仕上充放電)

0.2 C の電流値で 4.2 V となるまで定電流充電を行い、 4.2 V の電圧で電流値が 5.0  $\mu$  A になるまで定電圧充電を行った。続いて、 0.2 C の電流値で 2.7 V の電圧まで定電流放電を行った。充電及び放電が交互となるように、上記充電・放電を合計 4 回行った。充電時間が 2.4 時間を越えるセルはその時点で試験を終了し、電池評価不可とした

20

#### [0086]

#### (出力特性試験)

0.5 C の電流値で 4.2 V となるまで定電流充電を行った。続いて、 0.5 C の電流値で 2.7 V の電圧まで定電流放電を行い、 0.5 C における放電容量を得た。以降、充電はすべて 0.5 C の定電流充電とし、 1 C 、 3 C 、 5 C の定電流放電を行うことでそれぞれの C レートにおける放電容量を得た。

#### [0087]

以下に実施例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでない。なお、実施例 8 は、参考例 8 とする。

#### [0088]

### (実施例1)

脱水した N - メチル - 2 - ピロリドン(NMP、三菱化学社製)に、ジアミンとして 4 , 4 ' - ジアミノジフェニルエーテル(東京化成工業社製)を窒素気流下で溶解させ、 3 0 以下に冷却した。そこへ、系内を窒素気流下、 3 0 以下に保った状態で、ジアミン全量に対して 9 9 モル%に相当する 2 - クロロテレフタロイルクロライド(日本軽金属社製)を 3 0 分かけて添加し、全量添加後、約 2 時間の撹拌を行うことで、芳香族ポリアミド(A)を重合した。得られた重合溶液を、酸クロライド全量に対して 9 7 モル%の炭酸リチウム(本荘ケミカル社製)および 6 モル%のジエタノールアミン(東京化成社製)により中和することで芳香族ポリアミド(A)の溶液を得た。得られた芳香族ポリアミドの対数粘度 inh は 2 . 5 d 1 / g であった。

[0089]

得られた芳香族ポリアミド(A)の分子構造において、自由エネルギー Gで表される リチウムイオンに対する親和性を計算すると、2 - クロロテレフタロイルクロライドに由来するカルボニル酸素が - 6 0 . 1 k c a l / m o l であり、4 , 4 ' - ジアミノジフェニルエーテルに由来するエーテル酸素が - 4 0 . 0 k c a l / m o l であった。その他の 部位は - 2 0 k c a l / m o l より大きい値であった。

#### [0090]

得られた芳香族ポリアミド溶液を支持体であるステンレス(SUS316)ベルト上に膜状に塗布し、熱風温度120 でフィルムが自己支持性を持つまで乾燥させた後、フィルムを支持体から剥離した。次いで、60 の水浴に導入することで、溶媒および中和塩などの抽出を行った。なお、剥離から水浴後までの延伸は、フィルムの長手方向(MD)に1.1倍、幅方向(TD)は無把持である。続いて、得られた含水状態のフィルムを、

50

温度280 のテンター室内にて、定長でTDに1.15倍の延伸を施しながら、2分間の熱処理を施し、厚み5µmのポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

#### [0091]

得られたポリマーイオン透過膜の試料を用いて膜抵抗測定用のラミネートセルを作製した。初め、25 で膜抵抗を測定するとイオン透過性が低かった(8694 ・ c m²)ものの、50 の雰囲気下で12時間静置した後、再び25 にて測定すると、9.9 ・ c m²という膜抵抗を示した。以降の実施例、比較例における膜抵抗および電池評価は、すべて50 の雰囲気下で12時間静置した後、25 の雰囲気下で測定を実施した。

## [0092]

また、得られたポリマーイオン透過膜の試料を用いて電池評価を実施した結果、仕上充放電で設計容量の98%の容量発現が確認され、出力特性は0.5 Cで95%、1 Cで82%、3 Cで11%であった。電池評価後の試料を取り出して洗浄、乾燥後にガーレ透気度を測定したところ、10,000秒/100mlを超過しており、実質的に透気性がないことを確認した。

#### [0093]

さらに、厚み9μmのポリエチレン(PE)セパレータE09HMS(東レバッテリーセパレータフィルム社製)を用い、セル構成を、正極/PEセパレータ/ポリマーイオン透過膜の試料/PEセパレータ/負極として電池セルを作製した。作製した電池セルについて同様に評価を実施した結果、仕上充放電の容量発現率が98%、出力特性は0.5Cで95%、1Cで86%、3Cで68%と、単独の場合に比べ、高レートにおける容量発現率が向上した。

#### [0094]

#### (実施例2)

芳香族ポリアミド(B)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して50モル%に相当する4,4'-ジアミノジフェニルエーテルと50モル%に相当する1,4-フェニレンジアミン(東京化成工業社製)とすること以外は実施例1と同様にしてポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0095]

#### (実施例3)

芳香族ポリアミド(C)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して100モル%に相当する4-アミノフェノキシ-4-アミノベンゼンスルホン酸エステル(東レ・ファインケミカル社製)とし、酸クロライドをジアミン全量に対して99モル%に相当するテレフタロイルクロライド(東京化成工業社製)とすること以外は実施例1と同様にしてポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

### [0096]

## (実施例4)

芳香族ポリアミド(D)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して100モル%に相当する1,3-フェニレンジアミン-4-スルホン酸(東京化成工業社製)とし、酸クロライドをジアミン全量に対して99モル%に相当するテレフタロイルクロライドとすること以外は実施例1と同様にしてポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0097]

## (実施例5)

芳香族ポリアミド(E)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して100モル%に相当する1,3・ビス(4・アミノフェノキシ)ベンゼン(東京化成工業社製)とし、酸クロライドをジアミン全量に対して99モル%に相当するテレフタロイルクロライドとすること以外は実施例1と同様にしてポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

### [0098]

10

20

30

#### (実施例6)

脱水したN-メチル-2-ピロリドンに、ジアミンとして4,4'-ジアミノジフェニ ルエーテルを室温にて溶解させた。そこへ、ジアミン全量に対して100モル%に相当す る4,4'-オキシジフタル酸無水物(東京化成工業社製)を30分かけて添加し、全量 添加後、約2時間の撹拌を行うことで、芳香族ポリアミド酸(A)を重合した。得られた 芳香族ポリアミド酸の対数粘度 inhは2.0d1/gであった。

得られた芳香族ポリアミド酸溶液を支持体であるステンレス(SUS316)板上に膜 状に塗布し、60 の熱風オーブンでフィルムが自己支持性を持つまで乾燥させた後、フ ィルムを支持体から剥離した。次いで、剥離したフィルムを金属枠に固定し、60 の水 浴に導入することで溶媒の抽出を行った。続いて、水浴から出した含水状態のフィルムに 温度80 の真空オーブンにて15分間の熱処理を施し、厚み5umのポリマーイオン透 過膜の試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0100]

(実施例7)

実施例6と同様にして、芳香族ポリアミド酸(A)を含む製膜原液を製造した。

得られた芳香族ポリアミド酸溶液を支持体であるステンレス(SUS316)板上に膜 状に塗布し、120 の熱風オーブンでフィルムが自己支持性を持つまで乾燥させた後、 フィルムを支持体から剥離した。次いで、剥離したフィルムを金属枠に固定し、60 の 水浴に導入することで溶媒の抽出を行った。続いて、水浴から出した含水状態のフィルム に温度350 の熱風オーブンにて2分間の熱処理を施すことでイミド化し、厚み5μm の芳香族ポリイミド(A)からなるポリマーイオン透過膜の試料を得た。得られた試料の 評価結果を表1および表2に示す。

#### [0102]

(実施例8)

実施例1と同様にして、芳香族ポリアミド(A)を含む溶液を製造した。

次に、得られた芳香族ポリアミド溶液中にポリカーボネート(PC)A2200(出光 興産社製)および希釈用のNMPを加え、製膜原液中の芳香族ポリアミドおよびPVPの 含有量が、それぞれ8質量%、8質量%となるように調製した。製膜原液は60 で2時 間撹拌を行うことで均一透明な溶液とした。

#### [0104]

以降は、実施例1と同様にして製膜することで、ポリマーイオン透過膜の試料を得た。 得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0105]

(実施例9)

実施例1と同様にして、芳香族ポリアミド(A)を含む溶液を製造した。

40 次に、得られた芳香族ポリアミド溶液中にシリカ粒子R972(日本アエロジル社製) および希釈用のNMPを加え、製膜原液中の芳香族ポリアミドおよびシリカ粒子の含有量 が、それぞれ8質量%、8質量%となるように製膜原液を調製した。

### [0107]

以降は、実施例1と同様にして製膜することで、ポリマーイオン透過膜の試料を得た。 得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0108]

(実施例10)

実施例1と同様にして、芳香族ポリアミド(A)を含む溶液を製造した。

#### [0109]

得られた芳香族ポリアミド溶液を、厚み25μmのセルロース紙MW-25(三木特殊

20

10

製紙社製)上に膜状に塗布し、120 の熱風オーブンで乾燥させ複合膜を得た。次いで、複合膜を金属枠に固定し、60 の水浴に導入することで溶媒の抽出を行った。続いて、水浴から出した含水状態の複合膜に温度230 の熱風オーブンにて2分間の熱処理を施すことで、総厚み26μmの複合イオン透過膜の試料を得た。

### [0110]

得られた複合イオン透過膜の試料中、ポリマーイオン透過膜のみの突き刺し強度は1. $5\,N/\mu$ mであった。ここで、ポリマーイオン透過膜のみの単位厚みあたりの突き刺し強度( $N/\mu$ m)は、複合イオン透過膜試料の突き刺し強度(N)からセルロース紙単体の突き刺し強度(N)を減ずることでポリマーイオン透過膜のみの突き刺し強度(N)を見積もり、厚み1 $\mu$ mで除することで求めた。なお、複合イオン透過膜試料の突き刺し強度は0. $1\,N/\mu$ mであった。また、表1に示した空孔率は、セルロース紙単体と複合イオン透過膜の試料を測定することによりポリマーイオン透過膜のみの空孔率を算出した値である。

## [0111]

(実施例11)

実施例1と同様にして、芳香族ポリアミド(A)を含む溶液を製造した。

#### [0112]

次に、得られた芳香族ポリアミド溶液中にアルミナ粒子 A l u C (日本アエロジル社製) および希釈用の N M P を加え、製膜原液中の芳香族ポリアミドおよびアルミナ粒子の含有量が、それぞれ 3 質量%、7 質量%となるように製膜原液を調製した。

[0113]

得られた製膜原液を、厚み20μmのPEセパレータF20BHE(東レバッテリーセパレータフィルム社製)上に膜状に塗布し、60 の熱風オーブンで乾燥させた。次いで、複合膜を金属枠に固定し、60 の水浴に導入することで溶媒の抽出を行った。続いて、水浴から出した含水状態の複合膜に温度80 の真空オーブンにて15分間の熱処理を施し、総厚み24μmの複合イオン透過膜の試料を得た。

#### [0114]

得られた複合イオン透過膜の試料中、ポリマーイオン透過膜のみの突き刺し強度は1. $0~N~/~\mu$ mであった。ここで、ポリマーイオン透過膜のみの単位厚みあたりの突き刺し強度  $(~N~/~\mu$ m)は、複合イオン透過膜試料の突き刺し強度 (~N~)から P E セパレータ単体の突き刺し強度 (~N~)を減ずることでポリマーイオン透過膜のみの突き刺し強度 (~N~)を見積もり、厚み  $4~\mu$ mで除することで求めた。なお、複合イオン透過膜試料の突き刺し強度は  $0~.4~N~/~\mu$ mであった。また、表 1~に示した空孔率は、P E セパレータ単体と複合イオン透過膜の試料を測定することによりポリマーイオン透過膜のみの空孔率を算出した値である。

[0115]

ここで、200 における熱収縮率は、試料の収縮が大きく、測定不可であった。

[0116]

(実施例12)

実施例1と同様にして、芳香族ポリアミド(A)を含む溶液を製造した。

[0117]

得られた芳香族ポリアミド溶液を、電池評価セル作製に用いる正極シートの活物質形成面上に膜状に塗布し、80 の熱風オーブンで乾燥させた。次いで、複合体を60 の水浴に導入することで溶媒の抽出を行った後、温度80 の真空オーブンにて15分間の熱処理を施し、電極上に厚み5μmのポリマーイオン透過膜を形成した電極複合体の試料を得た。

#### [0118]

ここで、電極複合体の試料中、ポリマーイオン透過膜単体の突き刺し強度、膜抵抗および空孔率を見積もるため、次の製膜条件にてポリマーイオン透過膜単体を製膜した。まず 芳香族ポリアミド溶液(A)を含む溶液を支持体であるステンレス板上に膜状に塗布し、 10

20

30

40

熱風温度80 でフィルムが自己支持性を持つまで乾燥させた後、フィルムを支持体から 剥離した。次いで、剥離したフィルムを金属枠に固定し、60 の水浴に導入することで 溶媒の抽出を行った。続いて、水浴から出した含水状態のフィルムに温度80 の真空オ ーブンにて 1 5 分間の熱処理を施し、厚み 5 μmのポリマーイオン透過膜単体の試料を得 た。得られたポリマーイオン透過膜単体の突き刺し強度は 1 . 2 N / μ m 、膜抵抗は 9 . 3 · c m<sup>2</sup>、空孔率は 0 % であった。

#### [0119]

また、得られた電極複合体の試料を負極と対向させて電池評価セルを作製し評価を実施 した結果、仕上充放電で設計容量の94%の容量発現が確認され、出力特性は0.5Cで 89%、10で79%、30で10%であった。

10

## [0120]

#### (比較例1)

芳香族ポリアミド(F)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して80モル%に 相当する2-クロロ-1,4-フェニレンジアミン(日本化薬社製)と20モル%に相当 する4,4'-ジアミノジフェニルエーテルとすること以外は実施例1と同様にして試料 を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

#### [0121]

得られた試料を用いて電池評価を実施した結果、充電時間が24時間を超え、電池評価 は不可であった。

20

## [0122]

(比較例2)

芳香族ポリアミド(G)を得るためのジアミンを、1,3-フェニレンジアミン(東京 化成工業社製)とし、酸クロライドをジアミン全量に対して100モル%に相当するイソ フタロイルクロライド(東京化成工業社製)とすること以外は実施例1と同様にして試料 を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す。

## [0123]

なお、芳香族ポリアミド(G)の分子構造において、自由エネルギー Gで表されるリ チウムイオンに対する親和性を計算すると、イソフタロイルクロライドに由来するカルボ ニル酸素が - 6 1 . 7 k c a 1 / m o 1 であり、その他の部位は - 2 0 k c a 1 / m o 1 より大きい値であった。

30

## [0124]

## (比較例3)

芳香族ポリアミド (H)を得るためのジアミンを、ジアミン全量に対して100モル% に相当するビス(3-アミノフェニル)スルホン(東京化成工業社製)とし、酸クロライ ドをジアミン全量に対して99モル%に相当するテレフタロイルクロライドとすること以 外は実施例1と同様にして試料を得た。得られた試料の評価結果を表1および表2に示す

# [0125]

(比較例4)

アセトニトリル(東京化成社製)に、ポリエチレンオキサイドE-45(明成化学工業 にて溶解させ、濃度10質量%の溶液を得た。 社製)を60

[ 0 1 2 6 ]

得られたポリエチレンオキサイド溶液を支持体であるステンレス(SUS316)板上 に膜状に塗布し、80 の熱風オーブンでフィルムが自己支持性を持つまで乾燥させた後 、フィルムを支持体から剥離した。次いで、剥離したフィルムを金属枠に固定し、温度1 0 0 の真空オーブンにて 1 2 時間の熱処理を施し、厚み 5 μ m の試料を得た。得られた 試料の評価結果を表1および表2に示す。

ここで、150 、200 における熱収縮率は、試料の収縮が大きく、測定不可であ った。

50

[ 0 1 2 8 ]

【表1】

	T 1				-	-						1					
伸度(%)	TD	99.	48	53	39	102	09	18	30	15	18	84	Ī	40	106	21	7
破断点伸度	MD	89	51	62	42	107	74	25	37	17	20	86	1	99	108	27	C
5力 (MPa)	TD	132	273	126	101	75	88	128	87	140	53	73	ţ	380	92	251	Ç
5%伸長時応力 (MPa)	MD	120	264	117	105	87	92	121	82	136	49	62	_	352	91	251	7
容さ刺し強度	$(M/\mu m)$	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	6.0	9.0	1.4	1.5	1.0	1.2	1.4	1.1	1.4	Ţ
ガーレ液気度	(秒/100ml)	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	透気性なし	- ,	透気性なし	透気性なし	透気性なし	并一批一
2011年	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,
1911 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<b>膜構成材料</b>	芳香族ポリアミド(A)		芳香族ポリアミド(C)	芳香族ポリアミド(D)	芳香族ポリアミド(E)	芳香族ポリアミド酸(A)	芳香族ポリイミド(A)	- 芳香族ポリアミド(A)/PC	芳香族ポリアミド(A)/シリカ	芳香族ポリアミド(A)	芳香族ポリアミド(A)/アルミナ	芳香族ポリアミド(A)	芳香族ポリアミド(F)	- 芳香族ポリアミド(G)	芳香族ポリアミド(H)	2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \
		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12	比較例1	比較例2	比較例3	- i

10

20

30

40

## 【表2】

原権成内科     MD     TD     MD       芳香族ポリアミド(A)     0.0     0.0     0.0       芳香族ポリアミド(C)     0.0     0.0     0.0       芳香族ポリアミド(D)     0.0     0.0     0.0       芳香族ポリアミド(A)     0.0     0.0     0.0       芳香族ポリアミド(A)     0.0     0.0     0.0       芳香族ポリアミド(A)/シリカ     0.0     0.0     0.0       カ香族ポリアミド(A)/シリカ     0.0     0.0     0.0       カ香族ポリアミド(A)     -     -     -       カ香族ポリアミド(A)     -     -     -       カ香族ポリアミド(A)     -     -     -       カ香族ポリアミド(B)     0.0     0.0     0.0       カ香族ポリアミド(A)     -     -     -       カ香族ポリアミド(F)     0.0     0.0     0.0       カ香族ポリアミド(F)     0.0     0.0     0.0       カ青春族ポリアミド(H)     0.0     0.0     0.0       カ青春族ポリアミド(H)     0.0     0.0     0.0       カオ寺族ポリアミド(H)     0.0     0.0     0.0       カオ寺 大・ノオキサイド     瀬市不可 測定不可 測定不可 測定不可 測定不可			150°C熱切	50°C熱収縮率(%)	200°C熱収縮率(%)	X縮率 (%)	膜抵抗
芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(C)0.00.00.0芳香族ポリアミド(C)0.00.00.0芳香族ポリアミド(E)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0光引エチレンオキサイド潮定不可瀬定不可瀬		<b>展</b>	MD	TD	MD	TD	(Ω · cm²)
芳香族ポリアミド(5)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(5)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(E)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(A) PC       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(A) PC       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(A) アンリカ       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(A) アミド(A)       -       -       -         芳香族ポリアミド(F)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(F)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(G)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0         オオ香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0         オオオ・レンオキサイド       瀬岸不可             瀬岸不可             瀬岸不可	実施例1	111	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
芳香族ポリアミド(ら)0.00.00.0芳香族ポリアミド(E)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/PC0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(B)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0ポリエチレンオキサイド湖岸不可湖岸不可湖岸不可	実施例2		0.0	0.0	0.0	0.0	46.4
芳香族ポリアミド(D)0.00.00.0芳香族ポリアミド(E)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(G)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0光香族ポリアミド(H)0.00.00.0	実施例3	111	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
芳香族ポリアミド(E)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/PC0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/PC0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/アルミナ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(B)0.00.00.00.0芳香族ポリアミド(G)0.00.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.00.0光月玉千レンオキサイド測定不可測定不可測定不可測定不可	実施例4	111	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
芳香族ポリアミド酸(A)0.00.00.0芳香族ポリイミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)1.01.2測定不可芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0光香族ポリアミド(H)0.00.00.0	実施例5	111	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
芳香族ポリイミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/アルミナ1.01.2測定不可芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0ボリエチレンオキサイド測定不可測定不可測定不可	実施例6	芳香族ポリアミド酸(A)	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
芳香族ポリアミド(A)/PC0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)/アルミナ1.01.2測定不可芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(G)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0	実施例7	1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4
芳香族ポリアミド(A)/シリカ0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)0.00.00.0芳香族ポリアミド(A)芳香族ポリアミド(F)0.00.00.0芳香族ポリアミド(G)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.00.0	実施例8		0.0	0.0	0.0	0.1	8.0
芳香族ポリアミド(A)/アルミナ       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(A)       -       -       -         芳香族ポリアミド(F)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(G)       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0         オ香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0         ポリエチレンオキサイド       測定不可       測定不可       測定不可	実施例9	芳香族ポリアミド(A)/シリカ	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
芳香族ポリアミド(A)/アルミナ       1.0       1.2       測定不可       測         芳香族ポリアミド(F)       0.0       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0       0.0         芳香族ポリアミド(H)       0.0       0.0       0.0       0.0         ポリエチレンオキサイド       測定不可       測定不可       測定不可       測定不可	実施例10	芳香族ポリアミド(A)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
芳香族ポリアミド(A)       -       <	実施例11	香族ポリアミド(A)/アルミ	1.0	1.2	測定不可	測定不可	6.7
芳香族ポリアミド(5)0.00.00.0芳香族ポリアミド(4)0.00.00.0ボリエチレンオキサイド測定不可測定不可測定不可	実施例12		l	_	ŀ	!	9.3
芳香族ポリアミド(G)0.00.00.0芳香族ポリアミド(H)0.00.0ポリエチレンオキサイド測定不可測定不可	比較例1	111	0.0	0.0	0.0	0.0	17232
<ul><li></li></ul>	比較例2	111	0.0	0.0	.0.0	0.0	10776
ポリエチレンオキサイド   測定不可   測定不可   測定不可   測	比較例3	111	0.0	0.0	0.0	0.0	15104
	比較例4	ポリエチレンオキサイド	測定不可	測定不可	測定不可	測定不可	847

表2】

## 【産業上の利用可能性】

## [0130]

本発明のポリマーイオン透過膜は、実質的に空孔を有さない一方で、膜を構成するポリマー中にイオン伝導部位を有することで、耐熱性、強度、柔軟性、イオン透過性に優れる。そのため、電池用電解質膜などに好適に用いることができる。本発明のポリマーイオン透過膜を電池用電解質膜に用いた場合、耐熱、耐変形・衝撃、耐デンドライト起因短絡などの点で安全性に優れ、かつ低抵抗で薄膜化可能なため、電池として高い特性が得られる

10

20

30

## フロントページの続き

## (56)参考文献 特開2004-363048(JP,A)

特開2011-124177(JP,A)

特開2011-065984(JP,A)

特開2011-171112(JP,A)

国際公開第2013/105300(WO,A1)

BEUHLER et al., Moisture and Purity in Polyimide Coatings, Mat. Res. Soc. Symp. Proc.

, 1 9 8 9 年 4月, Vol.154, pp.73-90, ISBN 1-55899-027-5

 ${\tt CAKIR}\ {\tt et\ al.}\ , {\tt Phosphorus-Containing}\ {\tt Sulfonated}\ {\tt Polyimides}\ {\tt for}\ {\tt Proton}\ {\tt Exchange}\ {\tt Membrane}$ 

s, Macromolecular Chemistry and Physics, 2 0 0 8 年, 209, pp.919-929, ISBN 1022-1352

## (58)調査した分野(Int.CI., DB名)

C 0 8 J 5 / 0 0 - 5 / 0 2 \ 5 / 1 2 - 5 / 2 2

B 3 2 B 1 / 0 0 - 4 3 / 0 0

H01M 2/14-2/18, 4/00-4/62,

10/05-10/0587、10/36-10/39

H01B 1/00-1/24